

[続葉有]

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

tank 2 and is for blowing carbon-dioxide-containing gas A1 into the slurry S1 that is accommodated in the treatment tank 2 and for forming a mixing/stirring flow of the gas and said accommodated slurry, said flow circulating back across the upper and lower layers of the slurry while the gas A1 entrains the slurry S1; and a filtration/separation device 6 for filtering some or all of the liquid phase from slurry S2 retrieved from the treatment tank 2, and obtaining a desalination cake C1.

(57) 要約: 効率的な処理を可能にする、塩素含有粉体の水洗処理方法、及び塩素含有粉体の水洗処理システムを提供する。この塩素含有粉体の水洗処理システム1は、塩素含有粉体に少なくとも水を加えてなるスラリーS1を収容するための、所定収容量を有する処理槽2と、前記処理槽2に付設され、前記処理槽2に収容された前記スラリーS1に二酸化炭素を含むガスA1を吹き込んで、該収容されたスラリーの下層及び上層にわたって前記ガスA1が前記スラリーS1を巻き込みながら還流する、前記ガスと前記スラリーとの混合攪拌流を形成させるための筒型散気装置3と、前記処理槽2から取り出した該スラリーS2から液相の一部又は全部を濾別して脱塩ケーキC1を得るための濾別分離装置6と、を備える。